

第2回 「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」領域会議プログラム

(発表 10 分、討論 15 分、ほか 5 分)

日時：平成 20 年 6 月 5 日 (木)、6 (金) 場所：淡路夢舞台国際会議場 TEL 0799-74-1021

6月5日(木)

13:30~13:40 開会にあたって 佐藤 勝昭 研究総括

13:40~13:50 事務局からの連絡事項

13:50~15:20 座長 栗野 祐二 アドバイザー

若林 克法 研究者「計算科学手法によるナノカーボン素子の設計と物性予測」

白石 誠司 研究者「分子を介したスピン流の制御」

山口 明啓 研究者「ナノ磁性体集結群の新奇な磁気特性の究明」

15:20~15:40 (休憩、事務局でのチェックイン)

15:40~16:10 アドバイザー講演 (講演 25 分、質疑 5 分)

名西 徳之 アドバイザー「・・・・」

16:10~17:40 座長 工藤 一浩 アドバイザー

安田 剛 研究者「 $\pi$ 共役高分子鎖内の超高速電荷輸送を利用した有機トランジスタ」

深田 直樹 研究者「縦型立体構造デバイス実現に向けた半導体ナノワイヤの研究」

葛西 誠也 研究者「確率共鳴を利用した新しい情報処理のためのナノデバイスと集積化」

17:40~18:00 総合討論 (20 分)

18:30~20:30 継続討論会 20:30~22:30 フリーディスカッション

6月6日(金)

7:00~ 8:00 朝食

8:30~10:00 座長 波多野 睦子 アドバイザー

齊藤 英治 研究者「誘電体スピントロニクス材料開拓とスピン光機能」

村上 修一 研究者「デバイス応用に向けたスピン流と熱流の結合理論」

塚本 新 研究者「フェムト秒パルス・レーザによる超高速スピン制御・計測」

10:00~10:10 (休憩)

10:10~11:40 座長 藤巻 朗 アドバイザー

高橋 有紀子 研究者「スピントロニクスデバイス用室温ハーフメタルの探索」

谷山 智康 研究者「スピン偏極の外的操作とチューナブルスピン源の創製」

11:40~11:55 アドバイザー総評

11:55~12:00 閉会の言葉 佐藤総括

## 第2回「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」領域会議 出席表

		氏 名	所 属 機 関
1	総 括	佐藤 勝昭	「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究領域
2	アドバイザー	栗野 祐二	(株) 富士通研究所
3	アドバイザー	岡本 博	東京大学
4	アドバイザー	小田 俊理	東京工業大学
5	アドバイザー	工藤 一浩	千葉大学
6	アドバイザー	五明 明子	日本電気 (株)
7	アドバイザー	小森 和弘	(独) 産業技術総合研究所
8	アドバイザー	高梨 弘毅	東北大学
9	アドバイザー	名西 徳之	立命館大学
10	アドバイザー	波多野 睦子	(株) 日立製作所
11	アドバイザー	藤巻 朗	名古屋大学
12	研究者	葛西 誠也	北海道大学
13	研究者	斎藤 英治	慶應義塾大学
14	研究者	白石 誠司	大阪大学
15	研究者	高橋 有紀子	物質・材料研究機構
16	研究者	谷山 智康	東京工業大学
17	研究者	塚本 新	日本大学
18	研究者	深田 直樹	物質・材料研究機構
19	研究者	村上 修一	東京工業大学
20	研究者	安田 剛	九州大学
21	研究者	山口 明啓	慶應義塾大学
22	研究者	若林 克法	広島大学
23	部長	<b>蔵並真一</b>	研究推進部
24	第二係長	横田 修	研究推進部
25	技術参事	泉 弘一	「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究領域
26	事務参事	前田 謹一郎	同上